

産総研未公開特許出願情報

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、知的財産部 技術移転室にご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研知的財産部技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2011年 10月分(18件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
1	特願2011-219169	2011/10/3	複合型糖鎖加水分解酵素	千葉 靖典
2	特願2011-220576	2011/10/5	非水系二次電池	八尾 勝
3	特願2011-221737	2011/10/6	把持検出センサ	小倉 一郎
4	特願2011-222685	2011/10/7	3-ヒドロキシ酪酸又はその塩の産生方法	河田 悦和
5	特願2011-224069	2011/10/11	非接触吸着装置	阿部 裕幸
6	特願2011-224009	2011/10/11	量子ドット含有チタン化合物及びその製造方法、並びに該量子ドット含有チタン化合物を用いた光電変換素子	村瀬 至生
7	特願2011-224934	2011/10/12	細胞膜破壊装置	中島 達朗
8	特願2011-225213	2011/10/12	耐熱性リチウムイオン二次電池	幸 琢寛
9	特願2011-225033	2011/10/12	カーボンナノチューブ複合材料および導電材料	島 賢治
10	特願2011-227787	2011/10/17	半導体素子の接合方法および接合構造	水野 英範
11	特願2011-229885	2011/10/19	鍵共有システム、鍵生成装置、及びプログラム	辛 星漢
12	特願2011-229940	2011/10/19	希土類窒化物系等方性焼結磁石とその製造方法	高木 健太
13	特願2011-230441	2011/10/20	超電導膜の製造方法並びに該方法により得られる超電導膜及び仮焼成膜	松井 浩明
14	特願2011-231817	2011/10/21	2-ピロリドンの重合体又は共重合体	山野 尚子
15	特願2011-234286	2011/10/25	ナノ粒子を利用した遺伝子発現調節法	都 英次郎
16	特願2011-234092	2011/10/25	基準電圧発生回路	伊藤 寿浩
17	特願2011-236916	2011/10/28	ニトロプルシド化合物を用いたリチウムイオン二次電池用電極材料	朝倉 大輔
18	特願2011-236593	2011/10/28	センシングユニット及びこれを備えるセンシング装置、並びに、標的物を検出する方法	宮前 孝行